

## 期刊信息

篇名	X射线光刻掩膜后烘过程的瞬态热分析
语种	中文
撰写或编译	撰写
作者	王永坤; 余建祖; 余雷; 陈大鹏
第一作者单位	北京航空航天大学
刊物名称	微细加工技术
页面	vol.2, p.34-39
出版日期	2003年 2月 日
文章标识(ISSN)	1003-8213
相关项目	<a href="#">电子薄膜传热性能测量及分析研究</a>